

第 33 回プラズマエレクトロニクス講習会

～プラズマプロセスの基礎と先端応用技術～

主催：応用物理学会 プラズマエレクトロニクス分科会

協賛：日本物理学会、電気学会、プラズマ・核融合学会、日本化学会、電子情報通信学会、放電学会、日本真空学会、ドライプロセスシンポジウム、化学工学会 CVD 反応分科会(一部打診中)

日時：2022 年 11 月 18 日(金) 9:00 - 17:40

場所：Zoom ウェビナーによるネット開催

内容／プログラム：プラズマプロセスは、エレクトロニクス分野では先端デバイスの開発・製造を支える技術であるとともに医療やエネルギー・環境応用を始めとする幅広い分野でも欠くことのできない基盤技術となりつつあります。このような背景を踏まえ、本講習会では産業応用で必要とされるプロセスの基礎とプラズマ計測について、プラズマ分野を代表する先生方からご講義を頂くと共に、その先端応用プロセスとして、近年ドライエッチング分野で最先端の話題である絶縁膜のエッチング技術、及び、以前より要望の多かったCVD技術について、最先端の話題も含めて第一線でご活躍の先生方よりご講義を頂きます。初学者から先端の研究開発者まで幅広い皆様のご参加をお待ち申し上げます。

1. 『プロセス技術者のためのプラズマの基礎』

ソニーセミコンダクタソリューションズ 辰巳 哲也 先生

本講座では、半導体デバイス製造に用いられるドライエッチングやCVD等のプロセス制御に応用されているプラズマ物理の基礎にフォーカスし、プラズマ中の各種粒子の運動、衝突による励起・電離の反応、材料表面に形成されるシースとイオンエネルギー制御、そしてこれらを実現するためのプラズマ装置について、初めての方でもイメージを持てるように説明する。

2. 『分光学的方法によるプラズマ計測：ラジカルおよび振動励起状態』 北海道大学 佐々木 浩一 先生

プラズマの発光を分光分析することによりプラズマ中のラジカル密度やガス温度に関する情報を得る「発光分光法」、および、プラズマに光を入射しプラズマとの相互作用の結果からプラズマ中の各種のパラメータを求める「能動分光法」について、それらの概要を説明する。また、プラズマを用いたガス転換プロセスにおいて最近注目を集めている振動励起状態分子に関する情報を得るための分光学的方法についても述べる。

～～ 昼休憩 ～～

3. 『プラズマの粒子計測の基礎とチャージング・粒子角度分布計測への応用展開』

名古屋大学 豊田 浩孝 先生

プラズマ中の中性粒子や荷電粒子を電気的な方法で計測する粒子計測法は、比較的容易にプラズマ評価ができる手法として有用である。講演では、代表的な粒子計測法について概観しその特徴を述べるとともに、粒子計測法の最近の新たな応用展開例として、高アスペクト比ホール底部の電荷蓄積量評価法および高周波電極に入射する粒子の角度分布評価法について解説する。

4. 『絶縁膜エッチング(高アスペクトホールエッチング)の基礎と最前線』 キオクシア 大村 光広 先生

フラッシュメモリの微細化が限界を迎えた今、3次元フラッシュメモリの開発競争が勢いを増している。その集積度を決めるキーテクノロジーが高アスペクトエッチング技術であり、高い加工精度は勿論のこと、低コストを実現する高レート加工、更には地球環境に配慮した低消費電力プロセスも強く求められている。本講義では、高アスペクト加工技術の基礎を紐解きながら、現在直面する課題を概観すると共に、今後の技術展望を議論する。

5. 『プラズマ化学気相堆積法の基礎と最前線』

九州大学 古閑 一憲 先生

半導体デバイスの前工程における重要プロセスの一つであるプラズマ化学気相堆積(CVD)法では、プラズマ中1次反応によるラジカル(製膜寄与種)の生成、輸送を伴う2次反応、膜表面における反応を経て膜堆積する。このときラジカルのみならず気相成長した微粒子やイオンなどが照射される複雑なプロセスである。講演では、プラズマCVDの基礎と現在までに明らかになっている薄膜堆積プロセスを説明するとともに堆積膜の高品質化について議論する。

※各講義は日本語で行います。

参加費：(税込・10%対象、テキスト代を含む)

・応用物理学会・プラズマエレクトロニクス分科会 個人会員	一般 18,000 円、	学生 4,000 円
・応用物理学会 個人会員(※)	一般 21,000 円、	学生 5,000 円
・プラズマエレクトロニクス分科会のみ個人会員	一般 22,000 円、	学生 5,000 円
・協賛学協会個人会員・応用物理学会 法人賛助会員	一般 22,000 円、	学生 6,000 円
・その他	一般 25,000 円、	学生 8,000 円

※参加申し込み時にPE 分科会(年会費 3,000 円/学生 1,000 円)にご入会いただければ、応物・PE 分科会個人会員扱いと致します。

お申込み：応用物理学会の講習会申し込み専用 web ページ

[https://urldefense.com/v3/https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=4210645660589436&EventCode=8033874489_!!JmoZiZGBv3RvKRSx!_erbnccegSmnBialcNyM9JkJvp7HXReu0W5SUK0YaduTRXU77pgVK4iDHD3eSMSEW3rQpbXPeJUWYw1ZjM9cUHs\\$](https://urldefense.com/v3/https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=4210645660589436&EventCode=8033874489_!!JmoZiZGBv3RvKRSx!_erbnccegSmnBialcNyM9JkJvp7HXReu0W5SUK0YaduTRXU77pgVK4iDHD3eSMSEW3rQpbXPeJUWYw1ZjM9cUHs$) [eventpay[.].jp]

よりお申し込みの上、下記指定口座へ参加者個人名にて振込み願います。

右に掲載したQRコードも講習会申し込み専用ページへ繋がります。



三井住友銀行 本店営業部 普通預金 3339808
(公社) 応用物理学会

※Web 申し込み期限 11/02 (水)。

参加費入金(11/04 (金)まで)の確認をもって申し込み完了といたします。原則として参加費の払い戻し、請求書の発行は致しません。領収書はメールにてご送付いたします。

お問合せ：

[開催内容関連] 深沢 正永(幹事・ソニーセミコンダクタソリューションズ) e-mail: Masanaga.Fukasawa@sony.com

[申し込み手続き関連] 高橋 和生(京都工芸繊維大学) e-mail: takahash@kit.jp

担当幹事：会田倫崇(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ)、石川健治(名古屋大学)、

川島淳志(ソニーセミコンダクタソリューションズ)、末次大輔(パナソニック)、辻享志(産業技術総合研究所)、中塚滋(ウェスタンデジタル)、橋本惇一(キオクシア)、三浦勝哉(日立製作所)、弓削政郎(三菱電機)